

第26回日本美容皮膚科学会総会・学術大会 ランチョンセミナー 2

日時 2008年8月30日(土) 12:00~13:00

会場 リーガロイヤルホテル(大阪)
第2会場 ロイヤルホール

〒530-0005
大阪市北区中之島5-3-68
Tel. 06-6448-1121



演 題

「抗菌剤からみたニキビ治療」 ーロキシスロマイシンのメリットー

座長 **伊藤 正俊** 先生
東邦大学医学部 皮膚科学第一講座 教授

演者 **戸倉 新樹** 先生
産業医科大学皮膚科学教授

共催：第26回日本美容皮膚科学会総会・学術大会
サノフィ・アベンティス株式会社